

عنوان مقاله:

شبیه سازی با نرم افزار ISE-TCAD و طراحی یک نوع SOI Mosfet جهت بهبود پارامتر DIBL

محل انتشار:

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

صمد قلندری - کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

آرش احمدی - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

خلاصه مقاله:

در این مقاله یک ساختار جدید برای ترانزیستور FD SOI Mosfet به منظور بهبود پارامتر DIBL و همچنین بهبود اثر خودگرمایی ارائه شده است. ایده اصلی این ساختار تغییر در ضخامت لایه Box ترانزیستور که به منظور بهبود پارامتر DIBL و اثر خودگرمایی می باشد.

کلمات کلیدی:

اثر خودگرمایی - DIBL - FD SOI Mosfet

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/386998>

